科学研究費助成事業(基盤研究(S))公表用資料 〔平成29年度研究進捗評価用〕

平成26年度採択分平成29年3月14日現在

高圧アラトロピーを利用した新組織制御法の確立 Microstructual Control Using High-Pressure Allotropy

課題番号:26220909

堀田 善治(HORITA ZENJI)

九州大学・大学院工学研究院・主幹教授

研究の概要

圧力印加のもとで生じるアラトロピー(同素変態)を組織制御に応用し、純金属(Ti, Zr)の力 学特性向上や、半導体(Si, Ge)の機能特性向上を図る。相変態量は高圧巨大ひずみ加工とその 後のアニール処理を組み合わせて制御する。変態量と微細組織との相関を求め、さらに力学・ 機能特性との関係を評価して、添加元素不要の高強度材や高機能半導体材料の開発に繋げる。

研 究 分 野:工学

キーワード: 巨大ひずみ加工、同素変態、高圧力、金属(Ti, Zr)、半導体

1. 研究開始当初の背景

Ti や Zr は室温で最密六方晶 (hcp) 構造 をとり、高圧を印加することで hcp 構造 (α 相)から六方晶構造 (ω相) へ同素変態する。 このω相は硬くて脆いが、α相中に微細かつ均 ーに分散させることができれば、強化相とし て利用できることになる。稀少で高価な合金 元素(V, Nb, Mo など)をあえて添加しなくて も純元素のみで高強度の Ti や Zr が作製でき ることになる。

Si、Ge などの半導体も高圧を印加するこ とで同素変態し、いずれも金属的結晶構造を 示すことになる。室温常圧では塑性変形が不 可能なこれらの半導体は、高圧で金属状態に 変態することで塑性変形が可能となり、加工 を利用した組織制御が期待でき、大量ひずみ の導入でナノ結晶粒化が実現できる可能性 がある。当グループでは、これまでSiをHPT 加工した試料でナノ結晶化を確認し、量子閉 じ込め効果による発光を確認している。

2. 研究の目的

本研究は、高圧印加とひずみ導入の組み合 わせで新たな組織制御技術(高圧アラトロピ ー制御)を構築し、添加元素不要の高強度材 や発光特性を有する高機能半導体材料を開 発することを目的とする。

研究の方法

本研究では、図1に示す高圧印加と巨大ひ ずみの導入が同時に実現できる高圧ねじり (HPT: High-Pressure Torsion)加工法と高 圧スライド加工法を使用した。後者の HPS 加工法の原理はすでに当研究室で開発した もので、電気抵抗のその場測定にこの HPS 加工法を利用した。本研究では、同素変態組 織を高分解能電子顕微鏡や従来の暗視野法 を改良した Rotation DFI 法を利用して観 察・解析した。



図 1 HPT 加工法(左)および HPS 加工法(右)の概略図

4. これまでの成果

図2は2 GPa(左)と5 GPa(右)でHPS 加工した時に電気抵抗の変化をその場で測 定した結果である。同一スライド(ひずみ) 量でも抵抗値の増加は5 GPaの方がはるかに 大きい。これは、ω相変態が同時に進行した ためと結論した。測定時における試料形状の 変化、ひずみ導入量の違いについて評価した が、それでも30%は相変態による抵抗値の増 加であることが明らかになった。抵抗値の増 加は一様であることから、ω相変態はひずみ 導入とともに一様に進行することが分かっ た。







図3はHPT加工で ω 相変態が生じたTi試料を透過電子顕微鏡(TEM)で観察した結果である。(左)は明視野像で、(右)はRotational DFI法で撮影した暗視野像である。赤と緑の領域が ω 相に相当するが、緑の領域は対物絞りの限界から α 相が少し含まれる可能性がある。 ω 相は α 相内に不連続に形成することが明らかになった。



図 3 ω 相を含む Ti 試料の明視野像(左) と Rotation DFI 法による暗視野像(右)

図4は、Siと同様にナノ結晶粒化に伴う発 光特性がGeでも得られることを確認した結 果である。24GPaのもとに室温でHPT加工 し、573Kで1時間アニール処理した時に見 られるピークは明瞭である。透過電子顕微鏡 観察によれば、ダイヤモンド構造を有するナ ノ結晶粒が確認された。一方、773Kや973K でアニール処理した場合、結晶粒の粗大化が 進行し発光ピークは小さくなった。



図5はSiの発光特性を改善すべく、HPT

加工後2時間アニール処理したナノ結晶粒の 格子像(左)、フーリエ変換(FFT)による回折 パターン(中)および逆 FFT による解析像 (右)である。粒内に転位が存在しており、 ひずみフリーの状態ではない。しかし、12 時間アニール後でもナノ結晶粒が存在する ことが透過電子顕微鏡観察で確認され、発光 特性の改善が見込まれた。

and the	111,002	
2 nm	Si-I [110]	2 nm

図5 HPT 加工後2時間アニール処理したナ ノ結晶粒 Si の格子像(左)格子像、(中) FFT による回折パターン、(右)逆 FFT 像

5. 今後の計画

これまでの研究により、Ti, Zr の相変態に は、印加圧力の他に、ひずみ導入量、ひずみ 導入後の保持時間、操作温度が相変態に大き く影響を及ぼすことを明らかにした。今後は、 このような基礎的な知見をもとに、また透過 電子顕微鏡を利用した解析技術をもとに、変 態相(ω相)の微細分散を目指した組織制御 を続けて行く予定である。

半導体(Si, Ge)の発光特性向上に関しては、 これまで得られたナノ結晶粒組織の効果的 な作製と、格子欠陥(ひずみ)除去のための 有効なアニール処理を組み合わせることで、 優れた発光性を有する半導体を作製してい く予定である。

6. これまでの発表論文等(受賞等も含む)
(1)"Electrical resistivity mapping of titan ium and zirconium discs processed by high-pressure torsion for homogeneity and phase transformation evaluation", R. Haraguchi, Y. Yoshimatsu, T. Nag aoka, <u>M. Arita</u>, K. Edalati, <u>Z. Horita</u>, J. Mater. Sci, (2017), in press.
(2)"Phase transformation of germanium b y processing through high-pressure tor sion: strain and temperature effects"

(2)"Phase transformation of germanium b y processing through high-pressure tor sion: strain and temperature effects", <u>Y. Ikoma</u>, K. Kumano, K. Edalati, K. Saito, Q. Guo, <u>Z. Horita</u>, Phil. Mag. L etts., 97, 27-34, (2016).

(3)"New nanostructured phases with reversible hydrogen storage capability in immiscible magnesium zirconium system produced by high-pressure torsion", K. Edalati, H. Emami, Y. Ikeda, H. I waoka, I. Tanaka, E. Akiba, Z. Horita, Acta Mater., 108, 293-303, (2016).
(4)"Allotropic phase transformation and

(4)"Allotropic phase transformation and photoluminescence of germanium nano grains processed by high-pressure tors ion", <u>Y. Ikoma</u>, T. Toyota, Y. Ejiri, K. Saito, Q. Guo, <u>Z. Horita</u>, J. Mater. Sci, 51, 138-143, (2016).

- ・紫綬褒章(2015年11月)
- ・日本金属学会 村上記念賞(2016年9月)
- ・日本金属学会 増本量賞(2017年3月)
- ホームページ等

http://zaiko6.zaiko.kyushu-u.ac.jp/